

授權類型	研發成果 產出單位	回饋 資助機關	必要成本	餘額				
Knowhow、 材料移轉等	系(所)、院 級中心	20%	至多 15%	發明人 75%	校 18.75%		院(中心) 1.25%	系(所) 5%
					校 25%	研發處 75%		
	校級中心	20%	至多 15%	發明人 75%	校 20%		院(中心) 5%	
					校 25%	研發處 75%		

授權類型	授權時點 維護費用分擔方式	研發成果 產出單位	回饋 資助機關	必要成本	餘額				
專利	發明人負擔比例 80%以上~100%	系(所)、院 級中心	20%	至多 15%	發明人 75%	校 18.75%		院(中心) 1.25%	系(所) 5%
						校 25%	研發處 75%		
		校級中心	20%	至多 15%	發明人 75%	校 20%		院(中心) 5%	
						校 25%	研發處 75%		
專利	發明人負擔比例 50%以上~未達 80%	系(所)、院 級中心	20%	至多 15%	發明人 65%	校 28.75%		院(中心) 1.25%	系(所) 5%
						校 25%	研發處 75%		
		校級中心	20%	至多 15%	發明人 65%	校 30%		院(中心) 5%	
						校 25%	研發處 75%		
專利	發明人負擔比例 10%以上~未達 50%	系(所)、院 級中心	20%	至多 15%	發明人 40%	校 53.75%		院(中心) 1.25%	系(所) 5%
						校 25%	研發處 75%		
		校級中心	20%	至多 15%	發明人 40%	校 55%		院(中心) 5%	
						校 25%	研發處 75%		
專利	發明人負擔比例 未達 10%	系(所)、院 級中心	20%	至多 15%	發明人 10%	校 83.75%		院(中心) 1.25%	系(所) 5%
						校 25%	研發處 75%		
		校級中心	20%	至多 15%	發明人 10%	校 85%		院(中心) 5%	
						校 25%	研發處 75%		